

## **Plateforme CIME**

Directeur	Ahmad BSIESY
Site Web	<a href="http://www.cime.inpg.fr">http://www.cime.inpg.fr</a>
Site	MINATEC

Pour accéder à la plateforme, merci de contacter:

Nom	Déborah NOILHAC
Téléphone	04 56 52 94 00
Adresse électronique	<a href="mailto:deborah.noilhac@inpg.fr">deborah.noilhac@inpg.fr</a>

### **Equipement disponible:**

- Photolithographie optique UV et DUV, simple et double face
- Equipement de traitement thermique (four à convection et four à recuit rapide)
- Dopage par implantation (phosphore, bore et arsenic, 200 keV, 200  $\mu$ A)
- Dopage par diffusion (phosphore)
- Gravure RIE fluorée
- Traitement chimique (gravure SiO<sub>2</sub>, aluminium, nettoyage,...).

### **Conditions requises à l'accès:**

Sur simple réservation des équipements.

L'utilisateur doit être formé aux équipements si utilisation en mode autonome.

Possibilité d'accompagnement technique et/ou de sous traitance.

### **Horaires:**

Du Lundi au Vendredi : 8h00 à 17h30

### **Adresse:**

CIME Nanotech  
3 parvis Louis Néel  
38000 Grenoble